Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/001000

International filing date: 26 January 2005 (26.01.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-024154

Filing date: 30 January 2004 (30.01.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 24 March 2005 (24.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



31. 1. 2005

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 1月30日

出 願 番 号 Application Number:

特願2004-024154

[ST. 10/C]:

[JP2004-024154]

出 願 人
Applicant(s):

新日鐵化学株式会社

特

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 3月 9日

1) (1)



特許願 【書類名】 SAP446 【整理番号】 平成16年 1月30日 【提出日】 特許庁長官 今井 康夫 殿 【あて先】 C08F112/34 【国際特許分類】 C08F212/34 CO8F 2/06 【発明者】 福岡県北九州市戸畑区大字中原先の浜46-80 新日鐵化学株 【住所又は居所】 式会社総合研究所内 川辺 正直 【氏名】 【特許出願人】 【識別番号】 000006644 新日鐵化学株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 【識別番号】 100082739 【弁理士】 【氏名又は名称】 成瀬 勝夫 【選任した代理人】 【識別番号】 100087343 【弁理士】 中村 智廣 【氏名又は名称】 【選任した代理人】 100088203 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 佐野 英一 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 011970 【納付金額】 21,000円 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】

【包括委任状番号】

9720598 9712315

【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

4級アンモニウム塩の存在下で、ルイス酸触媒及び下記一般式(1) 【化1】

$$\begin{pmatrix}
R^1 \\
Z - C \\
R^1
\end{pmatrix}_{R} R^2$$
(1)

【請求項2】

4級アンモニウム塩が、テトラアルキルアンモニウムハライドであることを特徴とする 請求項1に記載の可溶性多官能ビニル芳香族重合体の製造方法。

【請求項3】

ルイス酸触媒がルイス酸性を有するハロゲン化金属であることを特徴とする請求項1に 記載の可溶性多官能ビニル芳香族重合体の製造方法。

【請求項4】

可溶性多官能ビニル芳香族重合体が、下記式 (a1) 及び (a2)

【化2】

$$\begin{pmatrix}
\mathsf{CH}_3 \\
\mathsf{H}
\end{pmatrix}$$
(a2)

(式中、 R^3 及び R^4 は、独立に炭素数 $6\sim3$ 0の芳香族炭化水素基を示す。)で表されるジビニル芳香族化合物(a)由来のビニル基を含有する構造単位のモル分率が次式、(a1) / [(a1) + (a2)] \geq 0.5 を満足し、かつ、その主鎖骨格中に下記一般式(2)

【化3】

(但し、Yは飽和若しくは不飽和の脂肪族炭化水素基又は芳香族炭化水素基又はベンゼン環に縮合した芳香族環若しくは置換芳香族環を示し、nは $0\sim4$ の整数である。)で表されるインダン構造単位を $0\sim2$ 0モル%有し、更に、可溶性多官能ビニル芳香族重合体の数平均分子量Mnが300~10000であり、重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnの比で表される分子量分布(Mw/Mn)が10.0以下であり、hルエン、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下であり、h0以下が

【請求項5】

4級アンモニウム塩、ルイス酸触媒及び一般式(1)で表される開始剤を、開始剤1モルに対し、ルイス酸触媒を $0.001\sim100$ モル、4級アンモニウム塩を $0.001\sim10$ モルの範囲で使用し、可溶性多官能ビニル芳香族共重合体を溶解する有機溶媒中で重合させる請求項 $1\sim4$ のいずれかに記載の可溶性多官能ビニル芳香族共重合体の製造方法

【書類名】明細書

【発明の名称】可溶性多官能ビニル芳香族重合体の製造方法

【技術分野】

[0001]

本発明は、耐熱性、耐熱分解性、溶剤可溶性及び加工性が改善された可溶性多官能ビニル芳香族重合体の製造方法に関する。

【背景技術】

$\{00002\}$

反応活性のある不飽和結合を有する単量体の多くは、不飽和結合が開裂して、連鎖反応を起こす触媒と適切な反応条件を選択することにより多量体を生成することができる。一般に不飽和結合を有する単量体の種類は極めて多岐にわたることから、得られる樹脂の種類の豊富さも著しい。しかし、一般に高分子化合物と称する分子量10,000以上の高分子量体を得ることができる単量体の種類は比較的少ない。例えば、エチレン、置換エチレン、プロピレン、置換プロピレン、スチレン、アルキルスチレン、アルコキシスチレン、ノルボルネン、各種アクリルエステル、ブタジエン、シクロペンタジエン、ジシクロペンタジエン、イソプレン、マレイン酸無水物、マレイミド、フマル酸エステル、アリル化合物等を代表的な単量体として挙げることができる。これらの単量体を単独で又はこれらを共重合させることにより多種多様な樹脂が合成されている。

[0003]

これらの樹脂の用途は主に、比較的安価な民生機器の分野に限られており、電子基板関連等のハイテク分野への適用は殆どない。その理由としては、耐熱性、耐熱分解性、溶剤可溶性或いは加工性が同時に達成できていないことが挙げられる。

[0004]

【特許文献1】特開平2-170806号公報

【特許文献2】特開2000-128908号公報

【特許文献3】特表2001-512752号公報

【特許文献4】米国特許第5767211号明細書

【特許文献5】特開2002-194025号公報

【非特許文献 1】 Makromol. Chem., 1978年, 179巻, 2069~2073頁

【非特許文献 2】 Makromol. Chem., 1988年, 189巻, 723~731頁

【非特許文献 3】 Macromolecules, 1980年, 13巻, 1350~1354頁

【非特許文献 4】 Macromolecules, 1982年, 15巻, 1221~1225頁

[0005]

この様なビニル系ポリマーの欠点を解決する方法として、ジビニル芳香族化合物及びトリビニル芳香族化合物といった多官能ビニル芳香族化合物を極少量、上記のビニル系単量体に添加することにより強度等の樹脂特性の改良が行われている。例えば、特許文献1には、多官能ビニル芳香族化合物とスチレン系単量体を熱や開始剤で共重合させ、広い分子量分布を有するスチレン系重合体を得ることと、この重合体が高い衝撃強度を示すことが開示されている。しかし、ここに開示されている技術に従って重合転化率を高めると、多官能ビニル芳香族化合物による架橋反応が急速に起こるので、芳香族多官能ビニル化合物による機能の改質は多官能ビニル芳香族化合物の多い場合には、樹脂のゲル化が生じ、加工性と外観が著しく損なわれる。従って、従来行われてきた芳香族多官能ビニル化合物による樹脂の改質は多官能ビニル芳香族化合物による改質効果がハイテク分野への応用には十分なものではないという欠点があった。

[0006]

更に、特許文献 2 には多官能ビニル芳香族重合体に多官能連鎖移動剤を併用した分岐度が制御されたスチレン系重合体及びその製造方法が開示されているが、多官能ビニル芳香族重合体のスチレン系単量体に対する添加量は 1 ~ 7 0 0 p p m でしかなかった。また、多官能ビニル芳香族化合物を多量に配合して重合させることによって得られる重合体は通常高度に架橋構造が発達し、加工性のない不溶・不融のゲル状重合体となることが多い。

[0007]

一方、高度に枝分かれ(分岐)した重合鎖からなる多分岐ポリマーは分子鎖の絡み合いが少なく、同程度の分子量の線状ポリマーと比較して粘度が低く、かつ、分岐へ反応性基を多数導入できるなど、高機能材料として注目をされてきている。特許文献 3 には単官能ビニル単量体 5 0~99.9重量部と多官能ビニル芳香族化合物 0.1~5 0 重量部をラジカル重合開始剤の存在下、2 50~400℃で重合を行う多分岐重合体の製造方法が開示されている。しかしながら、この実施例に開示されている結果を見ると、重合時に架橋反応が起き易いために、多官能ビニル芳香族化合物の添加量を 6 ~25%使用した場合に得られた重合体の分子量分布は 6 0 以上と極めて大きな値を示している。従って、ここに開示されている技術では多官能ビニル化合物の添加量を大きくすることができないために、多官能ビニル芳香族化合物による改質効果がハイテク分野への応用には十分なものとはいえない。

[0008]

更に、特許文献 4 には 2 ~ 3 官能ビニル化合物をアゾ系ラジカル重合開始剤及びコバルト系連鎖移動触媒の存在下に重合を行い架橋構造のない多分岐重合体を合成する製造方法が開示されている。しかしながら、この重合方法では分岐構造を生成させるのに、 β 一水素脱離を促進させる連鎖移動触媒を使用しているために、生成した重合体中の分岐構造の近傍に 2 重結合を持つ構造を有することになる。このため、生成した重合体の耐熱性を高めるための熱硬化操作を行っても、重合体の反応性が低いために耐熱性の改善効果が小さく、先端技術分野での応用には向かないという欠点があった。更に、この製造方法では連鎖移動反応は専らコバルト系連鎖移動触媒の連鎖移動能に頼っているために、多量の連鎖移動触媒を重合系中に添加する必要があり、そのため重合速度が著しく遅くなる、更に、重合体を回収する際に触媒の除去が困難になるなどの実用化する上での問題点があった。

[0009]

非特許文献 1 にはジーisoープロピルアミンとブチルリチウムを触媒としてジビニルベンゼンをアニオン重合させることによって、溶剤可溶性のジビニルベンゼン重合体が得られることが開示されている。また、非特許文献 2 にはリチウムジーisoープロピルアミドを触媒としてジビニルベンゼンとスチレンをアニオン重合させることによって、溶剤可溶性のジビニルベンゼンースチレン共重合体が得られることが開示されている。しかしながら、これらの非特許文献に開示されているアニオン重合法では、重合時のビニル基の選択性が十分でないためにゲル化が起こりやすく、モノマー濃度を高くすることができない、重合温度を 0 $\mathbb C$ $\mathbb C$

[0010]

上記アニオン重合法に対して、カチオン重合法では、重合に及ぼす不純物の影響が少なく、重合開始剤1モル当り、 $0.04\sim0.06$ モル程度の水分が混入していても問題ないことが一般的に知られている(例えば、Macromolecules,第17巻,265頁,1984年)。従って、カチオン重合法によって、芳香族ジビニル化合物を有するポリマーを製造することができれば、単量体及び溶剤に関する高度な精製操作を要せずに、目的のポリマーを合成することが可能となることが期待される。従来、非特許文献3及び非特許文献4には過塩素酸アセチルを触媒としてジビニルベンゼンをカチオン重合させることによって、溶剤可溶性のジビニルベンゼン重合体が得られることが開示されている。しかしながら、これらの非特許文献に開示されている製造方法によって得られるジビニルベンゼン重合体は炭素一炭素2重結合が専ら内部オレフィンの形で含有しているため、炭素一炭素2重結合の反応性に乏しく、熱硬化の際、硬化反応が十分に進行しないために、耐熱性が低く、ハイテク分野に使用される材料としては特性が十分ではないという欠点があった。更に、これらの非特許文献に開示されている製造方法によって得られるジビニルベンゼン重合体

は分子量分布が広いために、成形加工の際、樹脂の流動性が乏しく、成形加工が困難となるといった欠点も有していた。

従って、これらの上記の従来技術からは、上記の従来技術の種々の問題点を解決し、ジビニル芳香族化合物を用いて、ペンダント位にビニル基を持ち、分子量分布が制御された可溶性多官能ビニル芳香族重合体を単量体及び溶剤に関する高度な精製操作を要せず、高効率に製造することは想像だにし得なかった。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0011]

本発明は、分子量分布が制御された可溶性多官能ビニル芳香族重合体の高効率な製造方法を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0012]

本発明は、4級アンモニウム塩の存在下で、ルイス酸触媒及び下記一般式(1) 【化1】

(式中、 R^1 は水素原子又は炭素数 $1\sim 6$ の1価の炭化水素基を示し、 R^2 はp価の芳香族炭化水素基又は脂肪族炭化水素基を示し、Zはハロゲン原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルコキシル基又はアシルオキシル基を示し、pは $1\sim 6$ の整数を示す。一分子中に、複数の R^1 及びZがある場合、それぞれは同一であって、異なってもよい)で表される開始剤により、ジビニル芳香族化合物(a)を $20\sim 100$ モル%含有してなる単量体成分を $20\sim 120$ のこの温度でカチオン重合させることを特徴とする制御された分子量分布を有する可溶性多官能ビニル芳香族重合体の製造方法である。ここで、4級アンモニウム塩としては、テトラアルキルアンモニウムハライドが、ルイス酸触媒としては、ルイス酸性を有するハロゲン化金属が好ましく例示される。

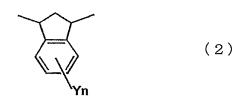
(1)

[0013]

本発明で製造される可溶性多官能ビニル芳香族重合体は、下記式 (a1) 及び (a2) 【化2】

(式中、 R^3 及び R^4 は、独立に炭素数 6 ~ 3 0 の芳香族炭化水素基を示す。)で表されるジビニル芳香族化合物 (a) 由来のビニル基を含有する構造単位のモル分率が次式、(al)/[(al)+(a2)] \geq 0. 5 を満足し、かつ、その主鎖骨格中に下記一般式(2)

【化3】



(但し、Yは飽和若しくは不飽和の脂肪族炭化水素基又は芳香族炭化水素基又はベンゼン環に縮合した芳香族環若しくは置換芳香族環を示し、nは $0\sim4$ の整数である。)で表されるインダン構造単位を $0\sim2$ 0モル%有し、更に、可溶性多官能ビニル芳香族重合体の数平均分子量Mnが300 ~1 0000であり、重量平均分子量Mwと数平均分子量Mnの比で表される分子量分布(Mw/Mn)が10.0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下であり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のかり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のかり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のあり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N0以下のかり、N

また、本発明の製造方法で使用する 4 級アンモニウム塩、ルイス酸触媒及び一般式(1)で表される開始剤の使用量を、開始剤1モルに対し、ルイス酸触媒を 0 . 0 0 1 \sim 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

[0014]

以下、本発明の製造方法について詳しく説明する。

本発明の可溶性多官能芳香族ビニル重合体の製造方法では、4級アンモニウム塩、ルイス酸触媒及び開始剤を存在させて、ジビニル芳香族化合物を $20\sim100$ モル%含む単量体成分を $20\sim120$ $\mathbb C$ の温度で重合させる。

[0015]

本発明で用いられる 4 級アンモニウム塩は、ルイス酸触媒及び開始剤と共に重合系に添加され、その役割はカチオン重合における生長末端の安定化にある。 4 級アンモニウム塩が添加されないと、重合は速やかに進行するが、得られるポリマーの分子量分布は広く、分子量分布の制御を行うことができない。 4 級アンモニウム塩としては、テトラアルキルアンモニウムハライドが好ましく用いられ、ここでハライドとしては、クロライド、ブロマイド及びアイオダイドが好ましく、アルキルとしては、炭素数 1~12のアルキルが好ましい。なお、テトラアルキルのアルキル基の全てが同じである必要はない。好ましいテトラアルキルアンモニウムハライドの具体例としては、テトラブチルアンモニウムクロライド、テトラブチルアンモニウムブロマイド及びテトラブチルアンモニウムアイオダイドが挙げられる。

[0016]

本発明で用いられるルイス酸触媒としては、ルイス酸性を示すハロゲン化金属又はその 錯体が好ましいものとして挙げられる。ハロゲン化金属としては、B、Al、Ga、In、Ta、S i、Ge、Sn、Pb、Sb、Bi、Ti、W、Zn、Fe及びV等の $2\sim 6$ 価の金属のハロゲン化物が挙げられ、ハロゲンとしては、F、Cl、Br及びIが挙げられる。具体例を示すと、臭化ホウ素 (III)、塩化ホウ素 (III)、臭化アルミニウム (III)、フッ化アルミニウム (III)、塩化ガリウム (III)、ヨウ化アルミニウム (III)、塩化ガリウム (III)、塩化インジウム (III)、塩化ガリウム (III)、臭化インジウム (III)、塩化インジウム (III)、臭化インジウム (III)、臭化インジウム (III)、臭化ゲルマム (IV)、塩化ケイ素 (IV)、フッ化ケイ素 (IV)、コウ化ケルマニウム (IV)、塩化ゲルマニウム (IV)、塩化ゲルマニウム (IV)、臭化アンチモン (III)、塩化アンチモン (III)、塩化アンチモン (III)、塩化アンチモン (III)、塩化アンチモン (III)、塩化アンチモン (III)、臭化ビスマス (III)、塩化ビスマス (III)、フッ化ビスマス (III)、鬼化チタン (IV)、臭化

チタン (IV) 、BF3・OEt2、塩化タングステン (VI)、塩化バナジウム (V)、塩化 鉄 (III) 、臭化亜鉛 (II) 等の金属ハロゲン化物; E t 2 A 1 C 1、E t A 1 C 12等の 有機金属ハロゲン化物などを挙げることができる。上記の触媒は、特に制限されるもので はなく、単独又は2種以上を組合せて用いることができる。上記の触媒の内で臭化ホウ素 (III) 、塩化ホウ素 (III) 、塩化スズ (IV) 、臭化スズ (IV) 、塩化スズ (IV) 、フッ 化スズ (IV) 、ヨウ化スズ (IV) 、塩化アンチモン (V) 、が分岐構造の制御、及び重合 活性の点で好ましい。より好ましくは塩化ホウ素(III)、塩化スズ(IV)であり、特に 好ましくは塩化スズ(IV)である。

[0017]

本発明で使用される開始剤としては、上記一般式(1)で示される化合物が使用される 。一般式(1)において、 R^1 は水素原子又は炭素数 $1\sim6$ の1価の炭化水素基を示すが 、1価の炭化水素基としては、アルキル基が好ましく例示される。 R²はp価の芳香族炭 化水素基又は脂肪族炭化水素基を示すが、芳香族炭化水素基としては、1~3価の単環の 芳香族炭化水素基が好ましく例示される。Zはハロゲン原子、炭素数 $1\sim6$ のアルコキシ ル基又はアシルオキシル基を示すが、塩素等のハロゲン原子が好ましく例示される。pは $1\sim 6$ の整数を示すが、 $1\sim 3$ が好ましい。なお、一分子中に、複数の R^1 及びZがある 場合、それぞれは同一であって、異なってもよい。

[0018]

本発明で使用される開始剤の例としては、(1-クロル-1-メチルエチル)ベンゼン $[C_{6}H_{5}C(CH_{3})_{2}Cl]$ 、1,4-ビス(1-クロルー1-メチルエチル)ベンゼン ーメチルエチル) ベンゼン〔1, 3-Cl (CH3)2CC6H4C (CH3)2Cl]、1, 3, 5-トリス (1-クロル-1-メチルエチル) ベンゼン [1, 3, 5- (C1C) $(1-2)_{3}C_{6}H_{3}$, $(1-2)_{3}C_{6}H_{3}$, $(1-2)_{4}H_{3}$ -ブチル) ベンゼン〔1, 3- (C (C H_3) $_2$ C $_1$) $_2$ $_2$ $_5$ $_-$ (C (C H_3) $_3$) C $_6$ H_3] 、1-クロロエチルベンゼン、1-ブロモエチルベンゼン、n-ブチルブロマイド、n-プロピルブロマイド、tertーブチルブロマイド、secーブチルブロマイド等の化合物が挙 げられる。

これらの中では、反応性と入手性の点で、1-クロロエチルベンゼン、1-ブロモエチ ルベンゼン及びビス(1-クロロー1-メチルエチル)ベンゼンが特に好ましい。

[0019]

ルイス酸触媒の使用量は、通常一般式 (1) で表される開始剤に対して $0.01\sim1$ 00倍モルの範囲で用いるが、好ましい使用量は0.003~50倍モルの範囲である。 特に好ましくは $0.01\sim10$ 倍モルである。ルイス酸触媒の使用量が一般式(1)で表 される開始剤に対して0.001倍モル未満であると重合速度が大幅に低下するため好ま しくなく。100倍モル以上であると重合速度が大きくなりすぎ、重合反応の制御が困難 となるため好ましくない。また、4級アンモニウム塩の使用量は、通常一般式(1)で表 される開始剤に対して0.001~10倍モルの範囲で用いるが、好ましい使用量は0. 003~5倍モルの範囲である。特に好ましくは0.01~2倍モルである。4級アンモ ニウム塩の使用量が一般式(1)で表される開始剤に対して0.001倍モル未満である と、分子量分布の制御が困難となるため好ましくない。100倍モル以上であると重合速 度が大幅に低下するため好ましくない。また、重合反応は、生成する可溶性多官能ビニル 芳香族共重合体を溶解する有機溶媒中で行うことが好ましく、かかる溶媒としてはジクロ ロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム等のハロゲン化アルキル、トルエン、キシレン 等の芳香族炭化水素、テトラヒドロフランなどが例示される。

[0020]

また、重合反応は、生成する可溶性多官能ビニル芳香族共重合体を溶解する有機溶媒中 で行うことが好ましい。中でも、誘電率が2~15である1種以上の有機溶媒が用いられ ることがよい。有機溶媒としてはカチオン重合を本質的に阻害しない化合物であれば、特 に制約なく使用することができ、誘電率が2~15の範囲内となるように単独又は2種以 上を組み合わせて重合溶媒として使用されることがよい。有機溶媒として使用可能な化合 物としては、塩化メチル、ジクロロメタン、n-プロピルクロライド、n-ブチルクロラ イド、クロロメタン、トリクロロメタン、テトラクロロメタン、クロロエタン、ジクロロ エタン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロエチレン、ジクロロエチレン、 クロロベンゼン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、トリクロロベンゼン等のハロゲン 化炭化水素類;ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、プロピルベンゼン、ブ チルベンゼン等の芳香族 炭化水素;エタン、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、 ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン等の直鎖式脂肪族炭化水素類;2ーメチルプロパン 、2-メチルブタン、2,3,3-トリメチルペンタン、2,2,5-トリメチルヘキサ ン等の分岐式脂肪族炭化水素類;シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、エチルシクロ ヘキサン 等の環式脂肪族炭化水素類;石油留分を水添精製したパラフィン油等を挙げる ことができる。この中で、ジクロロエタン、トルエン、キシレン、ペンタン、ヘキサン、 ヘプタン、オクタン、2-メチルプロパン、2-メチルブタン、メチルシクロヘキサン及 びエチルシクロヘキサンが好ましい。重合性、溶解性のバランスと入手の容易さの観点か らジクロロエタン、トルエン、キシレン、n-ヘキサン、シクロヘキサン、ヘプタン、メ チルシクロヘキサン及びエチルシクロヘキサンが更に好ましい。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

これらの化合物は、誘電率が2~15となることを考慮して単独又は2種以上を組み合 わせて使用される。溶剤の使用量は、得られる重合体溶液の粘度や除熱の容易さを考慮し て、通常、重合体の濃度が $1\sim50$ w t %、好ましくは $5\sim35$ w t %となるように決定 される。誘電率が2未満であると重合活性が低くなるので好ましくなく、誘電率が15を 越えると重合時にゲル化が起こりやすくなるので好ましくない。

[0022]

この重合では、芳香族ジビニル化合物を含む単量体成分の容積Aと有機溶媒の容積Bが 0 . 1 ≤A/ (A+B) ≤0.95を満足することが必要である。単量体成分の容積分率が 0. 1 未満であると、共重合体の製造効率が低くなり、工業的実施の点でコストの上昇を招き、 好ましくない。また、0.95を越えると、製造時にゲル化を起こし易くなるので好まし くない。

$[0\ 0\ 2\ 3]$

本発明の製造方法では、重合は20~120℃の温度範囲で行う。20℃未満で重合反 応を行うと、生成した共重合体の耐熱性が低くなるので好ましくなく、また120℃を超 えると、反応の選択性が低下するため、反応の制御が難しく、架橋による不溶性のゲルの 生成がおこりやすくなるので好ましくない。

$[0\ 0\ 2\ 4\]$

重合反応停止後、共重合体を回収する方法は特に限定されず、例えば、スチームストリ ッピング法、貧溶媒での析出などの通常用いられる方法を用いればよい。

[0025]

本発明の製造方法で使用する原料の単量体成分は、20~100モル%のジビニル芳香 族化合物(a)と必要により加えられる他の単量体成分(b)からなる。

本発明の製造方法で得られる多官能ビニル芳香族重合体が熱硬化することによって耐熱 性を発現する際に、架橋成分として主要な役割を果たす構造単位を与える成分のジビニル 芳香族化合物(a)としては、たとえば、m-ジビニルベンゼン、p-ジビニルベンゼン 、1, 2 -ジイソプロペニルベンゼン、1, 3 -ジイソプロペニルベンゼン、1, 4 -ジイ ソプロペニルベンゼン、1,3 - ジビニルナフタレン、1,8 - ジビニルナフタレン、1,4 - 5ビニルナフタレン、1,5 - 5ビニルナフタレン、2,3 - 5ビニルナフタレン、 2,7-ジビニルナフタレン、2,6-ジビニルナフタレン、4,4'-ジビニルビフェニ ル、4,3'ージビニルビフェニル、4,2'ージビニルビ フェニル、3,2'ージビニ ルビフェニル、3,3'ージビニルビフェニル、2,2'ージビニルビフェニル、2,4 -ジビニルビフェニル、1,2-ジビニル-3,4-ジメチル ベンゼン、1,3-ジビニル -4,5,8-トリブチルナフタレン、2,2'-ジビニル-4-エチル-4'-プロピル

ビフェニル等を用いることができるが、これらに制限されるものではない。これらは単独 で又は2種以上を組合せて用いることができる。

[0026]

ここで、(a)成分の好適な具体例としては、コスト及び得られたポリマーの耐熱性の点でジビニルベンゼン(m-及びp-異性体の両方)、ジビニルビフェニル(各異性体を含む)及びジビニルナフタレン(各異性体を含む)がある。より好ましくは、ジビニルベンゼン(m-及びp-異性体の両方)、ジビニルビフェニル(各異性体を含む)である。特に、ジビニルベンゼン(m-及びp-異性体の両方)が最も好ましく用いられる。特に、ジビニルベンゼン(m-及びp-異性体の両方)が最も好ましく用いられる。特に 高度の耐熱性が要求される分野ではジビニルビフェニル(各異性体を含む)及びジビニルナフタレン(各異性体を含む)が好適に使用される。

[0027]

本発明の製造方法によって得られる多官能ビニル芳香族重合体の溶剤可溶性及び加工性 を改善する目的で(b)成分としてエチルビニル芳香族化合物を添加することが有利であ る。エチルビニル芳香族化合物としては、o-エチルビニルベンゼン、m-エチルビニルベン ゼン、p-エチルビニルベンゼン、2-ビニル-2' -エチルビフェニル、2-ビニル-3' ーエチルビフェニル、2-ビニルー4'ーエチルビフェニル、3-ビニルー2'ーエチルビ フェニル、3-ビニルー3'ーエチルビフェニル、3-ビニルー4'ーエチルビフェニル、 4-ビニルー2' ーエチルビフェニル、4-ビニルー3' ーエチルビフェニル、4-ビニル -4, -エチルビフェニル、1-ビニル-2-エチルナフタレン、1-ビニル-3-エチ ルナフタレン、1-ビニルー4-エチルナフタレン、1-ビニルー5-エチルナフタレン 、1-ビニル-6-エチルナフタレン、1-ビニル-7-エチルナフタレン、1-ビニル -8-エチルナフタレン、2-ビニル-1-エチルナフタレン、2-ビニル-3-エチル ナフタレン、2-ビニルー4-エチルナフタレン、2-ビニルー5-エチルナフタレン、 2-ビニルー6-エチルナフタレン、2-ビニルー7-エチルナフタレン、2-ビニルー 8-エチルナフタレン等を用いることができるが、これらに制限されるものではない。こ れらは単独で又は2種以上を組合せて用いることができる。これら成分から誘導される構 造単位が多官能ビニル芳香族重合体中に導入されることによって、重合体のゲル化を防ぎ 、溶媒への溶解性を高めることができるばかりではなく、多官能ビニル芳香族重合体の塗 工時の加工性を改善することができる。好適な具体例としては、コスト、ゲル化防止及び 得られたポリマーの耐熱性の点でエチルビニルベンゼン(m-及びp-異性体の両方)及 びエチルビニルビフェニル(各異性体を含む)等を挙げることができる。

[0028]

本発明の製造方法によって得られる多官能ビニル芳香族重合体の分子量の調節あるいは他の樹脂との相溶性の改善といった目的のために(b)成分として添加される他の単量体はエチルビニル芳香族化合物に限らず、他のモノビニル芳香族化合物(以下、エチルビニル芳香族化合物以外の他の単量体を(c)成分ともいう)であることができる。かかる、他のモノビニル芳香族化合物としては、スチレン、エチルビニル芳香族化合物以外の核アルキル置換スチレン、エチルビニル芳香族化合物以外の核アルキル置換芳香族ビニル化合物、 α -アルキル置換スチレン、 α -アルキル置換芳香族ビニル化合物、 β -アルキル置換スチレン、アルコキシ置換スチレン、インデン誘導体及びアセナフチレン誘導体等を挙げることができる。

[0029]

核アルキル置換スチレンとしては例えば、o-メチルスチレン、m-メチルスチレン、p-メチルスチレン、o-プロピルスチレン、m-プロピルスチレン、p-プロピルスチレン、p-プロピルスチレン、p-の-n-ブチルスチレン、n-の-n-ブチルスチレン、n-の-n-ブチルスチレン、n-の-n-ブチルスチレン、n-の-n-ブチルスチレン、n-の-n-グチルスチレン、n-の-n-ペンチルスチレン、n-の-n-ペンチルスチレン、n-の-n-ペンチルスチレン、n-の-n-ペンチルスチレン、n-の-n-ペンチルスチレン、n-の-n-ペンチルスチレン、n-0-n-0、n-0、n-0 、n-0 、n-0 、n-0 、n-0 、n-0 、n-0 、n-0 、n-1 、n-1 、n-1 、n-1 、n-1 、n-2 、n-3 、n-3 、n-3 、n-4 、n

特願2004-024154

レン、m-t-ブチルスチレン、p-t-ブチルスチレン、o-n-ペンチルスチレン、m-n-ペンチル スチレン、p-n-ペンチルスチレン、o-2-メチルブチルスチレン、m-2-メチルブチルスチレ ン、p- 2-メチルブチルスチレン、o-3-メチルブチルスチレン、m-3-メチルブチルスチレ ン、p-3-メチルブチルスチレン、o-t-ペンチルスチレン、m-t-ペンチルスチレン、p-t-ペ ンチルスチレン、o-n-ヘキシルスチレン、m-n-ヘキシルスチレン、p-n-ヘキシルスチレン 、o-2-メチルペンチルスチレン、m-2-メチルペンチルスチレン、p-2-メチルペンチルスチ レン、o-3-メチルペンチルスチレン、m-3-メチルペンチルスチレン、p-3-メチルペンチル スチレン、o-1-メチルペンチルス チレン、m-1-メチルペンチルスチレン、p-1-メチルペ ンチルスチレン、o-2,2-ジメチルブチルスチレン、m-2,2-ジメチルブチルスチレン、p-2, 2-ジメチルブチルスチレン、o-2,3-ジメチルブチルスチレン、m-2,3-ジメチルブチルスチ レン、p-2,3-ジメチルブチルスチレン、o-2,4-ジメチルブチルスチレン、m-2,4-ジメチル ブチルスチレン、p-2,4-ジメチルブチルスチレン、o-3,3-ジメチルブチルスチレン、m-3, 3-ジメチルブチルスチレン、p-3,3-ジメチルブチルスチレン、o-3,4-ジメチルブチルスチ レン、m-3,4-ジメチルブチルスチレン、p-3,4-ジメチルブチルスチレン、o-4,4-ジメチル ブチルスチレン、m-4,4-ジメチルブチルスチレン、p-4,4-ジメチルブ チルスチレン、o-2 -エチルブチルスチレン、m-2-エチルブチルスチレン、p-2-エチルブチルスチレン、o-1-エチルブチルスチレン、m-1-エチルブチルスチレン、p-1-エチルブチルスチレン、o-シク ロヘキシルスチレン、m-シクロヘキシルスチレン、p-シクロヘキシルスチレン、o-シクロ ヘキシルスチレン、m-シクロヘキシルスチレン、p-シクロヘキシルスチレン、o-エトキシ スチレン、m-エトキシスチレン、p-エトキシスチレン、o-プロポキシスチレン、m-プロポ キシスチレン、p-プロポキシスチレン、o-n-ブトキシスチレン、m-n-ブトキシスチレン、 p-n-ブトキシスチレン、o-イソブトキシスチレン、m-イソブトキシスチレン、p-イソブト キシスチレン、o-t-ブトキシスチレン、m-t-ブトキシスチレン、p-t-ブトキシスチレン、 o-n-ペントキシスチレン、m-n-ペントキシスチレン、p-n-ペントキシスチレン、 $\alpha-$ メチ ν -o-ブトキシスチレン、 α -メチル-m-ブトキシスチレン、 α -メチル-p-ブトキシスチレ ン、o-t-ペントキシスチレン、m-t-ペントキシスチレン、p-t-ペントキシスチレン、o-n-ヘキソキシスチレン、m-n-ヘキソキシスチレン、p-n-ヘキソキシスチレン、 α -メチル-0-ペントキシスチレン、 α -メチル-m-ペントキシスチレン、 α -メチル-p-ペントキシスチ レン、o-シクロヘキソキシスチレン、m-シクロヘキソキシスチレン、p-シクロヘキソキシ スチレン、o-フェノキシスチレン、m-フェノキシスチレン、p-フェノキシスチレン等を用 いることができるが、これらに制限されるものではない。これらは単独で又は2種以上を 組合せて用いることができる。

[0030]

芳香族ビニル化合物としては、例えば、2-ビニルビフェニル、3-ビニルビフェニル、 4-ビニルビフェニル、1-ビニルナフタレン、2-ビニルナフタレン等を用いることが できる。

[0031]

核アルキル置換芳香族ビニル化合物としては、例えば、2-ビニルー2, ープロピルビ フェニル、2-ビニルー3'ープロピルビフェニル、2-ビニルー4'ープロピルビフェニ ル、3-ビニルー2'ープロピルビフェニル、3-ビニルー3'ープロピルビフェニル、3 -ビニルー4' ープロピルビフェニル、4-ビニルー2' ープロピルビフェニル、4-ビニ ルー3'ープロピルビフェニル、4-ビニルー4'ープロピルビフェニル、1ービニルー 2-プロピルナフタレン、1-ビニル-3-プロピルナフタレン、1-ビニル-4-プロ ピルナフタレン、1-ビニル-5-プロピルナフタレン、1-ビニル-6-プロピルナフ タレン、1-ビニル-7-プロピルナフタレン、1-ビニル-8-プロピルナフタレン、 2-ビニル-1-プロピルナフタレン、2-ビニル-3-プロピルナフタレン、2-ビニ ルー4ープロピルナフタレン、2ービニルー5ープロピルナフタレン、2ービニルー6ー プロピルナフタレン、2-ビニル-7-プロピルナフタレン、2-ビニル-8-プロピル ナフタレン、等を用いることができる。

[0032]

また、 α -アルキル置換スチレンとしては、例えば、 α -メチルスチレン、 α -エチルス チレン、 α -プロピルスチレン、 α -n-ブチルスチレン、 α -イソブチルスチレン、 α -t-ブ チルスチレン、 α -n-ペンチルスチレン、 α -2-メチルブチルスチレン、 α -3-メチルブチ ν2スチレン、α -t-ブチルスチレン、α -t-ブチルスチレン、α -n-ペンチルスチレン、α-2-メチルブチルスチレン、 α -3-メチルブチルスチレン、 α -t-ペンチルスチレン、 α -n-ヘキシルスチレン、 α - 2-メチルペンチルスチレン、 α -3-メチルペンチルスチレン、 α -1-メチルペンチルスチレン、 α -2, 2-ジメチルブチルスチレン、 α -2, 3-ジメチルブチルス チレン、 α -2, 4-ジメチルブチルスチレン、 α -3, 3-ジメチルブチルスチレン、 α -3, 4-ジ メチルブチルスチレン、α-4,4-ジメチルブチルスチレン、α-2-エチルブチルスチレン、 α -1-エチルブチルスチレン、 α -シクロヘキシルスチレン、 α -シクロヘキシルスチレン 等を用いることができる。 α-アルキル置換芳香族ビニル化合物としては、例えば、 2-イソプロペニルビフェニル、3-イソプロペニルビフェニル、4-イソプロペニルビフェニ ル、2-イソプロペニル-2'-エチルビフェニル、2-イソプロペニル-3'-エチルビ フェニル、2-イソプロペニルー4'ーエチルビフェニル、3-イソプロペニルー2'ーイ ソプロペニルビフェニル、3-イソプロペニル-3'-エチルビフェニル、3-イソプロペ ニルー4' ーエチルビフェニル、4-イソプロペニルー2' ーエチルビフェニル、4-ビニ ルー3' ーエチルビフェニル、4-イソプロペニルー4' ーエチルビフェニル、1ーイソ プロペニルナフタレン、2-イソプロペニルナフタレン、1-イソプロペニル-2-エチ ルナフタレン、1-イソプロペニル-3-エチルナフタレン、1-イソプロペニル-4-エチルナフタレン、1-イソプロペニル-5-エチルナフタレン、1-イソプロペニルー 6-エチルナフタレン、1-イソプロペニル-7-エチルナフタレン、1-イソプロペニ ルー8-エチルナフタレン、2-イソプロペニル-1-エチルナフタレン、2-イソプロ ペニルー3-エチルナフタレン、2-イソプロペニル-4-エチルナフタレン、2-イソ プロペニルー5-エチルナフタレン、2-イソプロペニルー6-エチルナフタレン、2-イソプロペニルー7-エチルナフタレン、2-イソプロペニルー8-エチルナフタレン等 を用いることができる。

[0033]

インデン誘導体としては、インデン、メチルインデン、エチルインデン、プロピルインデン、ブチルインデン、t-ブチルインデン、sec-ブチルインデン、n-ペンチルインデン、2-メチルーブチルインデン、3-メチルーブチルインデン、n-ヘキシルインデン、2-メチルーペンチルインデン、3-メチルーペンチルインデン、4-メチルーペンチルインデン、5-メチルインデン等のアルキル置換インデン等を用いることができる。又、メトキシインデン、5-ストキシインデン、5-ストキシインデン、5-ストキシインデン、5-スチルーブトキシインデン、5-スチルーブトキシインデン、5-スチルーブトキシインデン、5-スチルーブトキシインデン、5-スチルーブトキシインデン、5-スチルーベントキシインデン、5-スチルーペントキシインデン、5-スチルーペントキシインデン、5-スチルーペントキシインデン、5-スチルーペントキシインデン、5-スチルーペントキシインデン等を用いることができる。

[0034]

アセナフチレン誘導体としてはアセナフチレン類としては、例えば、アセナフチレン; 1-メチルアセナフチレン、3-メチルアセナフチレン、4-メチルアセナフチレン、5-メチルアセナフチレン、1-エチルアセナフチレン、3-エチルアセナフチレン、4-エチルアセナフチレン、5-エチルアセナフチレン、5-エチルアセナフチレン、4-クロロアセナフチレン、1-ブロモアセナフチレン、4-クロロアセナフチレン、1-ブロモアセナフチレン、3-ブロモアセナフチレン、4-ブロモアセナフチレン、5-ブロモアセナフチレン、5-ブロモアセナフチレン、4-フェニルアセナフチレン、5-フェニルアセナフチレン、5-フェニルアセナフチレン等のフェニルアセナフチレン類等が挙げられる。

[0035]

これらの他の単量体成分のモノビニル芳香族化合物はこれらに制限されるものではない。これらは単独で又は2種以上を組合せて用いることができる。これらの(c)成分のモ

ノビニル芳香族化合物の中で、共重合反応性が良好で、かつ、分子量分布の制御能が大きいという点で、スチレン、α-アルキル置換スチレン、α-アルキル置換芳香族ビニル化合物が好ましい。最も好適な具体例としては、コスト及び得られた重合体の耐熱性の点でスチレン、α-メチルスチレン及び4-イソプロペニルビフェニルを挙げることができる

[0036]

本発明の多官能ビニル芳香族共重合体では、(a)成分としてのジビニル芳香族化合物は、他の単量体を含む合計に対して $20 \sim 100$ モル%使用される。好ましくは $30 \sim 9$ 9 モル%以上である。更に好ましくは $40 \sim 95$ モル%以上である。特に好ましくは $50 \sim 85$ モル%以上である。ジビニル芳香族化合物(a)の含有量が 20 モル%未満であると、生成した可溶性多官能ビニル芳香族共重合体を硬化させた場合に耐熱性が低下する傾向があり好ましくない。

[0037]

また、他の単量体(b)成分としてエチルビニル芳香族化合物は単量体の合計に対して $0\sim8$ 0 モル%使用される。好ましくは $1\sim7$ 0 モル%である。更に好ましくは $5\sim6$ 0 モル%である。特に好ましくは $15\sim5$ 0 モル%である。エチルビニル芳香族化合物(b)の含有量が 80 モル%以上であると、生成した可溶性多官能ビニル芳香族共重合体を硬化させた場合に、耐熱性が低下する傾向があり好ましくない。

[0038]

また、他の単量体(b)としてのエチルビニル芳香族化合物以外の(c)成分は、単量体の合計に対して40モル%未満使用される。好ましくは30モル%未満である。更に好ましくは25モル%未満である。特に、好ましくは20モル%未満である。この含有量が40モル%以上であると、生成した可溶性多官能ビニル芳香族共重合体を硬化させた場合に、耐熱性が低下する傾向があり好ましくない。

[0039]

また、本発明の可溶性多官能ビニル芳香族共重合体の製造方法では本発明の効果を損なわない範囲で、上記単量体成分の他に、(a)~(c)成分以外のトリビニル芳香族化合物やその他のジビニル化合物及びモノビニル化合物を添加することができる。トリビニル芳香族化合物の具体例としてはたとえば、1,2,4-トリビニルベンゼン、1,3,5-トリビニルベンゼン、1,3,5-トリビニルベンゼン、1,3,5-トリビニルベンゼン、1,3,5-トリビニルベンゼン、1,3,5-トリビニルベンゼン、1,3,5-トリビニルベンゼン、1,3,5-トリビニルベンゼン、1,3,5-トリビニルナフタレン、1,3,5-トリビニルビフェニル等を挙げることができる。また、その他のジビニル化合物としては、ブタジエン、イソプレンなどのジエン化合物を挙げることができる。その他のモノビニル化合物としてはアルキルビニルエーテル、芳香族ビニルエーテル、イソブテン、ジイソブチレン等を挙げることができる。これらの単量体は単量体の総量に対して1,2,2,30元の範囲内で使用される。

[0040]

本発明の製造方法で合成される多官能ビニル芳香族重合体中では上記式(a1)及び(a2)で表されるジビニル芳香族化合物由来のビニル基を含有する構造単位のモル分率(a1)/[(a1)+(a2)]が≥0.5を満足する重合体が得られる。好ましくはモル分率が0.7以上であり、特に好ましくは0.9以上である。上記モル分率が0.5以上であることによって、熱硬化性に富み、硬化後の耐熱性及び機械的特性に優れた成形品を得ることができる。

[0041]

また、本発明の製造方法によって得られる多官能ビニル芳香族重合体ではその主鎖骨格中に上記一般式 (2) で表されるインダン構造を有してもよい。インダン構造単位の含有量は $0\sim2$ 0 モル%の範囲であることがよい。

[0042]

一般式(2)で表されるインダン構造は本発明の共重合体の耐熱性と溶剤への可溶性を 更に高める構造単位であり、本発明の製造方法により多官能ビニル芳香族重合体を製造す る際、本発明に記載の特定の溶媒、触媒、温度等の製造条件下で製造を行うことにより、成長ポリマー鎖末端の活性点がジビニル芳香族化合物及びモノビニル芳香族化合物由来の構造単位の芳香族環を攻撃することにより生成するものである。インダン構造は全ての単量体の構造単位に対して0.01モル%以上存在することが好ましく。より好ましくは0.1モル%以上であり、更に好ましくは1モル%以上である。特に好ましくは3モル%以上である。最も好ましくは5モル%以上である。本発明の多官能ビニル芳香族共合体の主鎖骨格中に上記インダン構造が存在しないと、耐熱性と溶剤への可溶性が不足するので好ましくない。

[0043]

本発明の製造方法によって得られる多官能ビニル芳香族重合体の数平均分子量Mn(ゲル浸透クロマトグラフィーを用いて得られる標準ポリスチレン換算による。)は、300~10000が好ましい。より好ましくは400~50000である。最も好ましくは500~20000である。Mnが300未満であると可溶性多官能ビニル芳香族重合体の粘度が低すぎるため、厚膜の形成が困難になるなど、加工性が低下するので好ましくない。また、Mnが100000以上であると、ゲルが生成しやすくなり、フィルム等に成形した場合、外観の低下を招くので好ましくない。

[0044]

また、本発明の製造方法によって得られる多官能ビニル芳香族重合体はMnと重量平均分子量Mwより求められる分子量分布(Mw/Mn)の値は10.0以下であることがよい。好ましくは、5.0以下である。特に好ましくは3.5以下である。最も好ましくは2.5以下である。Mw/Mnが10.0を越えると、可溶性多官能ビニル芳香族重合体の加工特性の悪化、ゲルの発生といった問題点を生ずるので好ましくない。

[0045]

更に、本発明の製造方法により得られる可溶性多官能ビニル芳香族重合体の金属イオン含有量は各金属イオンについて 1ppm以下であることが好ましい。より好ましくは、 0 . 1ppm以下である。金属イオン含有量が 1ppm以上であると、重合体の電気的特性が悪化するので好ましくない。

[0046]

本発明の製造方法で得られる可溶性多官能ビニル芳香族共重合体は、成形材、シート又はフィルムに加工することができ、低誘電率、低吸水率、高耐熱性等の特性を満足できる半導体関連材料又は光学用材料、更には、塗料、感光性材料、接着剤、汚水処理剤、重金属捕集剤、イオン交換樹脂、帯電防止剤、酸化防止剤、防曇剤、防錆剤、防染剤、殺菌剤、防虫剤、医用材料、凝集剤、界面活性剤、潤滑剤、固体燃料用バインダー、導電処理剤等への適用が可能である。

[0047]

更に光学用部品としては、CD用ピックアップレンズ、DVD用ピックアップレンズ、Fax用レンズ、LBP用レンズ、オリゴンミラー、プリズム等が挙げられる。

【発明の効果】

[0048]

本発明により、分子量分布が制御された可溶性多官能ビニル芳香族重合体の高効率に製造することができる。

【発明を実施するための最良の形態】

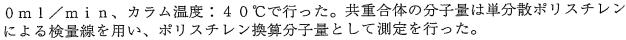
[0049]

次に実施例により本発明を説明するが、本発明はこれらにより制限されるものではない。なお、各例中の部はいずれも重量部である。また、実施例中の軟化温 度等の測定は以下に示す方法により試料調製及び測定を行った。

[0050]

1) ポリマーの分子量及び分子量分布

可溶性多官能ビニル芳香族共重合体の分子量及び分子量分布測定はGPC(東ソー製、HLC-8120GPC)を使用し、溶媒:テトラヒドロフラン(THF)、流量:1.



[0051]

2) ポリマーの構造

日本電子製J NM-LA600型核磁気共鳴分光装置を用い、 13 C-NMR及 13 H-NMR分析により決定した。溶媒としてテトラクロロエタン- 13 C-NMR測定溶媒であるテトラクロロエタン- 13 d2の共鳴線を内部標準として使用した。

[0052]

3) ガラス転移温度 (Tg) 及び軟化温度測定の試料調製及び測定

重合体組成物溶液をガラス基板に乾燥後の厚さが、 20μ mになるように均一に塗布した後、ホットプレートを用いて、90 Cで 30 分間加熱し、乾燥させた。得られたガラス基板上の樹脂膜はガラス基板と共に、TMA(熱機械分析装置)測定装置にセットし、窒素気流下、昇温速度 10 C/分で 220 Cまで昇温し、更に、220 Cで 20 分間加熱処理することにより、残存する溶媒を除去した。ガラス基板を室温まで放冷した後、TMA測定装置中の試料に分析用プローブを接触させ、窒素気流下、昇温速度 10 C/分で 30 Cから 360 Cまでスキャンさせることにより測定を行い、接線法により軟化温度を求めた。サンプルの耐熱性により、プローブが樹脂膜を貫通せず、膜厚よりも小さなプローブ侵入量を示さない場合には、軟化温度の他に、プローブが侵入した温度と膜厚に対する侵入量を百分率で表示した。

[0053]

4) 熱分解温度及び炭化歩留りの測定

多分岐重合体及び多分岐ブロック共重合体の熱分解温度及び炭化歩留りの測定は、試料をTGA (熱天秤)測定装置にセットし、窒素気流下、昇温速度10 C/分で30 Cから650 Cまでスキャンさせることにより測定を行い、接線法により熱分解温度を求めた。また、550 Cにおける試料残量を炭化歩留りとして求めた。

【実施例1】

[0054]

ジビニルベンゼン 0.0481 モル (6.8m1)、エチルビニルベンゼン 0.0362 セル (5.2m1)、1-クロロエチルベンゼン <math>(3.0mmo1) のジクロロエタン溶液 (濃度:0.634mmo1/m1) 4.7m1、n-テトラブチルアンモニウム・クロリド <math>(0.225mmo1) のジクロロエタン溶液 (濃度:0.035mmo1/m1) 6.5m1、及びジクロロエタン (誘電率:10.3) 50m1 6.0m1 6.5m1、及びジクロロエタン (誘電率:10.3) 50m1 6.0m1 6.0

[0055]

得られた共重合体AのMwは7670、Mnは3680、Mw/Mnは2.1であった。 13 C-NMR及び 1 H-NMR分析により、共重合体A-1はジビニルベンゼン由来の構造単位を51モル%、エチルビニルベンゼン由来の構造単位を49モル%含有していた。また、共重合体Aにはインダン構造が存在していることがわかった。インダン構造は全ての単量体の構造単位の合計に対して7.5モル%存在していた。更に、前記一般式(al)及び(a2)で表される構造単位の総量に占める一般式(a1)で表される構造単位のモル分率は0.99であった。また、TMA測定の結果、Tgは291 $^{\circ}$ 、軟化温度は300 $^{\circ}$ 以上であった。TGA測定の結果、熱分解温度は417 $^{\circ}$ 、炭化歩留りは28%であった。

共重合体Aはトルエン、キシレン、THF、ジクロロエタン、ジクロロメタン、クロロホルムに可溶であり、ゲルの生成は認められなかった。また、共重合体Aのキャストフィルムは曇りのない透明なフィルムであった。

【実施例2】

[0056]

ジビニルベンゼン 0.0481 モル(6.84m1)、エチルビニルベンゼン 0.0362 モル(5.16m1)、1-クロロエチルベンゼン(4.0mmo1)のジクロロエタン溶液(濃度:0.634mmo1/m1)6.3m1、n-テトラブチルアンモニウム・ブロミド(0.15mmo1)のジクロロエタン溶液(濃度:0.135mmo1/m1) 1.1m1、及びジクロロエタン(誘電率:10.3)50m1を100m1のフラスコ内に投入し、<math>70 0 0 0.15mmo1 oSnCl4 のジクロロエタン溶液(濃度:<math>0.068mmo1/m1) 1.5m1 を添加し、1 時間反応させた。重合反応を窒素でバブリングを行った少量のメタノールで停止させた後、室温で反応混合液を大量のメタノールに投入し、重合体を析出させた。得られた重合体をメタノールで洗浄し、濾別、乾燥、秤量して、共重合体B 5.46g(収率:49.8wt%)を得た。重合活性は49.8($gポリマー/mmolSn\cdot hr$)であった。

[0057]

得られた共重合体BのMwは4180、Mnは2560、Mw/Mnは1.6であった。 13 C-NMR及び 1 H-NMR分析により、共重合体Bはジビニルベンゼン由来の構造単位を52モル%、エチルビニルベンゼン由来の構造単位を48モル%含有していた。また、共重合体Bにはインダン構造が存在していることがわかった。インダン構造は全ての単量体の構造単位の合計に対して7.5モル%存在していた。更に、前記一般式(al)及び(a2)で表される構造単位の総量に占める一般式(al)で表される構造単位のモル分率は0.99であった。また、TMA測定の結果、Tgは287℃、軟化温度は300℃以上であった。TGA測定の結果、熱分解温度は413℃、炭化歩留りは26%であった。

共重合体Bはトルエン、キシレン、THF、ジクロロエタン、ジクロロメタン、クロロホルムに可溶であり、ゲルの生成は認められなかった。また、共重合体Bのキャストフィルムは曇りのない透明なフィルムであった。

【実施例3】

[0058]

ジビニルベンゼン 0.0481 モル(6.84m1)、エチルビニルベンゼン 0.0362 モル(5.16m1)、1-プロモエチルベンゼン(4.0mmo1)のジクロロエタン溶液(濃度:0.573mmo1/m1)7.0m1、n-テトラブチルアンモニウム・プロミド(0.15mmo1)のジクロロエタン溶液(濃度:0.135mmo1/m1)1.1m1、及びジクロロエタン(誘電率:10.3)50 m1 を100m1のフラスコ内に投入し、70 で 0.15mmo1のSnCl4のジクロロエタン溶液(濃度:0.068mmo1/m1)1.5m1 を添加し、1 時間反応させた。重合反応を窒素でバブリングを行った少量のメタノールで停止させた後、室温で反応混合液を大量のメタノールに投入し、重合体を析出させた。得られた重合体をメタノールで洗浄し、濾別、乾燥、秤量して、共重合体 0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10 を得た。重合活性は0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10 を得た。重合活性は0.068mmo10、0.068mmo10、0.068mmo10 を得た。重合活性は0.068mmo10、0.068mmo10 を得た。重合活性は0.068mmo10 を得力ので洗浄し、濾別、乾燥、

[0059]

得られた共重合体CのMwは5830、Mnは2670、Mw/Mnは2.2であった。 13 C-NMR及び 1 H-NMR分析により、共重合体Cはジビニルベンゼン由来の構造単位を53モル%、エチルビニルベンゼン由来の構造単位を47モル%含有していた。また、共重合体Cにはインダン構造が存在していることがわかった。インダン構造は全ての単量体の構造単位の合計に対して6.2モル%存在していた。更に、前記一般式(al)及び(a2)で表される構造単位の総量に占める一般式(al)で表される構造単位のモル分率は0.99であった。また、TMA測定の結果、Tgは284℃、軟化温度は300℃以上であった。TGA測定の結果、熱分解温度は411℃、炭化歩留りは27%であった。

共重合体Cはトルエン、キシレン、THF、ジクロロエタン、ジクロロメタン、クロロホルムに可溶であり、ゲルの生成は認められなかった。また、共重合体Cのキャストフィルムは曇りのない透明なフィルムであった。

【実施例4】

[0060]

ジビニルベンゼン 0. 0 4 8 1 モル (6. 8 4 m 1)、エチルビニルベンゼン 0. 0 3 6 2 モル (5. 16 m 1)、tertーブチルブロミド (4. 0 m m o 1) のジクロロエタン溶液 (濃度:0. 4 6 1 m m o 1/m 1) 8. 7 m 1、n-テトラブチルアンモニウム・ブロミド (0. 17 m m o 1) のジクロロエタン溶液 (濃度:0. 135 m m o 1/m 1) 1. 1 m 1、及びジクロロエタン (誘電率:10. 3) 5 0 m 1を 10 0 m 1のフラスコ内に投入し、70℃で 0. 15 m m o 1のSnCl4のジクロロエタン溶液 (濃度:0. 068 m m o 1/m 1) 1. 5 m 1を添加し、1時間反応させた。重合反応を窒素でバブリングを行った少量のメタノールで停止させた後、室温で反応混合液を大量のメタノールに投入し、重合体を析出させた。得られた重合体をメタノールで洗浄し、濾別、乾燥、秤量して、共重合体D 2. 99 g(収率:27. 3 w t %)を得た。重合活性は 27. 3(gポリマー/mmolSn・hr)であった。

$[0\ 0\ 6\ 1]$

得られた共重合体DのMwは4380、Mnは2450、Mw/Mnは1.8であった。 13 C-NMR及び 1 H-NMR分析により、共重合体Dはジビニルベンゼン由来の構造単位を55モル%、エチルビニルベンゼン由来の構造単位を45モル%含有していた。また、共重合体Dにはインダン構造が存在していることがわかった。インダン構造は全ての単量体の構造単位の合計に対して7.2 モル%存在していた。更に、前記一般式(al)及び(a2)で表される構造単位の総量に占める一般式(al)で表される構造単位のモル分率は0.98であった。また、TMA測定の結果、Tgは283℃、軟化温度は300℃以上であった。TGA測定の結果、熱分解温度は415℃、炭化歩留りは25%であった。

共重合体Dはトルエン、キシレン、THF、ジクロロエタン、ジクロロメタン、クロロホルムに可溶であり、ゲルの生成は認められなかった。また、共重合体Dのキャストフィルムは曇りのない透明なフィルムであった。

[0062]

比較例1

ジビニルベンゼン 0. 0481 モル (6. 84 m l)、エチルビニルベンゼン 0. 0362 モル (5. 16 m l)、下記式 (3)

【化4】

(式中、 R^5 はイソプロピル基、P yはピリジル基を示す)で表されるコバルト系連鎖移動触媒12.0mg及びテトラヒドロフラン 150m1を300m1のフラスコ内に投入し、50で50.0mgの2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)を添加し、72時間反応させた。室温で反応混合液を大量のメタノールに投入し、重合体を析出させた。得られた重合体をメタノールで洗浄し、濾別、乾燥、秤量して、共重合体R 3.15g(収率:28.7wt%)を得た。重合活性は0.15(gポリマー/ $mmolAIBN\cdot hr$)であった。

[0063]

得られた共重合体Rはゲルを含んでいたのでTHFに可溶成分のみのMwは94600、M

nは12800、Mw/Mnは7.4であった。 $^{13}C-NMR及び^{1}H-NMR分析により求められる共重合体Rはジビニルベンゼン由来の構造単位を58モル%、エチルビニルベンゼン由来の構造単位を42モル%含有していた。また、共重合体Rにはインダン構造は存在していなかった。更に、式(al)と式(a2)の合計に対する(a1)で表される構造単位のモル分率は0.25であった。また、<math>TMA$ 測定の結果、Tg:262℃、軟化温度は300℃以上であった。TGA測定の結果、熱分解温度は375℃、炭化歩留りは12%であった。

共重合体Rはトルエン、キシレン、THF、ジクロロエタン、ジクロロメタン、クロロホルムで、ゲルの生成が認められ、溶剤に対して部分的な可溶性を示すに留まった。また、これのキャストフィルムはやや曇りのある透明なフィルムであった。

[0064]

比較例 2

ジビニルベンゼン 0.057 モル(8.1m1)、エチルビニルベンゼン 0.043 モル(6.1m1)、1-クロロエチルベンゼン(0.315mmo1)のジクロロエタン溶液(濃度:0.063mmo1/m1)5.0m1、及びジクロロエタン(誘電率:10.3)50 m1 を 100m1 のフラスコ内に投入し、70 mo1 の 100m の 1

[0065]

得られた共重合体SのMwは548000、Mnは14000、Mw/Mnは39.1であった。 13 C - NMR及 12 H - NMR分析により、共重合体- 1はジビニルベンゼン由来の構造単位を53 モル%、エチルビニルベンゼン由来の構造単位を47 モル%含有していた。また、共重合体Aにはインダン構造が存在していることがわかった。インダン構造は全ての単量体の構造単位に対して0.7 モル%存在していた。更に、前記一般式(a1)及び(a2)で表される構造単位の総量に占める一般式(a1)で表される構造単位のモル分率は0.99であった。また、TMA測定の結果、Tgは292 $^{\circ}$ 、軟化温度は300 $^{\circ}$ 以上であった。TGA測定の結果、熱分解温度は414 $^{\circ}$ 、炭化歩留りは28%であった。

共重合体Sはトルエン、キシレン、THF、ジクロロエタン、ジクロロメタン、クロロホルムに可溶であり、ゲルの生成は認められなかった。また、共重合体Aのキャストフィルムは曇りのない透明なフィルムであった。

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 耐熱性、耐熱分解性、溶剤可溶性及び加工性が改善された可溶性多官能ビニル 芳香族共重合体を得る。

【解決手段】 4級アンモニウム塩の存在下で、ルイス酸触媒及び下記一般式 (1) 【化1】

(式中、 R^1 は水素原子又は炭素数 $1\sim 6$ の 1 価の炭化水素基を示し、 R^2 は p 価の芳香族 炭化水素基又は脂肪族炭化水素基を示し、Z はハロゲン原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルコキシル基又はアシルオキシル基をし、p は $1\sim 6$ の整数を示す。一分子中に、複数の R^1 及び Z がある場合、それぞれは同一であって、異なってもよい)で表される開始剤により、ジビニル芳香族化合物(a)を 2 0 \sim 1 0 0 モル%含有してなる単量体成分を 2 0 \sim 1 2 0 ∞ の温度でカチオン重合させる。

【選択図】 なし

特願2004-024154

出願人履歴情報

識別番号

[000006644]

1. 変更年月日 [変更理由]

1999年 8月17日 住所変更

住所氏名

東京都品川区西五反田七丁目21番11号

新日鐵化学株式会社